PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **03-019358**

(43) Date of publication of application: 28.01.1991

(51)Int.Cl. **H01L 27/04**

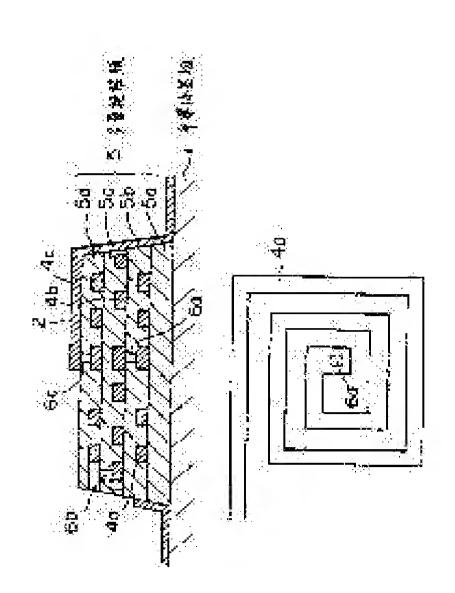
(21)Application number: 01-152171 (71)Applicant: MATSUSHITA

ELECTRON CORP

(22) Date of filing: 16.06.1989 (72) Inventor: KANAZAWA KUNIHIKO

OSADA SHUNSUKE

(54) SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT



(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a semiconductor integrated circuit provided with an inductor of high inductance, a coupler, or a balun by a method wherein the inductor, the coupler, or the balancing element is formed of a two or more-layered metal film coil which sandwiches a ferromagnetic substance between layers on a semiconductor board. CONSTITUTION: Coiled metal film coils 4a, 4b, and 4c are successively formed so as to be interposed in a multilayered insulating film 5 composed of four ferromagnetic layers 5a, 5b, 5c, and 5d which are formed on the surface of a semiconductor substrate 1, a metal film

wiring 2 is formed on the surface of the multilayered insulating film 5, and the adjacent metal film coils 4a and 4b, the adjacent coils 4b and 4c, and the uppermost metal film coil 4c and the metal film wiring 2 are electrically connected to each other respectively.

平3-19358 ® 公開特許公報(A)

®Int. Cl. [€]

識別記号 庁内整理番号 @公開 平成3年(1991)1月28日

H 01 L 27/04

9056 - 5FL

> 請求項の数 1 (全5頁) 未請求

半導体集積回路 自発明の名称

> 20特 鸌 平1-152171

顧 平1(1989)6月16日 图出

NIE. ②発 香 金 將 俊 輔

大阪府門真市大字門真1008番地 松下電子工業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地。松下電子工業株式会社內

倒発 明 耆 麗 人 松下電子工業株式会社

澤

大阪府門真市大字門真1005番地

创出 弁理士 星野 恒旬 選 人 砂代

> 赛 纫 档

距摩徐集積回路 1. 発明の名称

2. 雑炸額収の範頭

当遺伝器板の表面に形成した強磁性体からなる 多層船線膜の層間に、鍋筋状の魚属藤コイルを形 成し、上記の絶縁跡に避けた速通孔を介して、舞 気的に波筋して構成したインダクタ、精合器ある いはバラン調子を含むことを特徴とする単薄作集 张 原路。

3. 発明の辞細な説明

〈遊園上の利用分類〉

本是明は、マイクロ級などの高層波透射機器に 不可欠なインダクタを含む半導体集積回路に関す るものである.

(従来の技術)

返年、遂信衛報橋が多様化し、CATV、御風 放送、衛根適倍などのニュースディアが独自され ている。これらの高河波を用いる通復機器では、 その小形化のために、10化が進んでいる。

継来、VHP/UHP #以上の通信用感受機画 路では、インダクタすなわちし成分は、寸液が大 きくなるため、IC化されず原品を外付けずるこ とがもかった、しかしながら、マイクロ波帯域等 では、どうしてもインダクタをIC化せざるを得 ない場合があり、Grass基礎を使った単端降集限 國路(MMIC)等でインダクタのIC化が行われ ている.

ごの機の旋来のIC化されたインダクタについ て、遊4頭により説明する。

勝4國(a)および(b)は、インダクタの聚盤拡大 斯前園および平面園で、(a) 圏に示すように、従 来のインダクタは、半導体基板1の表面に食属類 記録2を形成した上に、上記の金属頤和線2の来 磐部に選縮乳30を設けた組縁膜3を形成し、さ らにその表面に、上記の選通孔3aで金属膜配線 2と接続する路絡さ状の金属膜コイル4を形成し たものである。一般に半準体搭板しにはSLやGa Asが、終終膜3にはSiOzやSizNeが、金属順 配線2および金属膜コイル4には蒸進スパッタの

and the state of the second of the second of the second second second second second second second second second

るいはめっきによるAI、TI-Aの等がそれぞれ用いるれる。

(発明が解決しようとする舞覧)

しかしながら、上記の構成では、インダクタの 理計性は扱いが、その大きさが数回m角で、イン ダクタンス値は数十ヵ日であり、100mF以上の インダクタの珍成は難しいという問題があった。

また、回路には、インダクタを聞いれ精合器やバラン素子も用いられているが、寸法が火きくなり、また、大きなインダクタンス値が得れないため、実用化されていないという問題もあった。

本発明では、上部の問題を解決するもので、小 形で高インダクタンスのインダクタ、結合器ある いはパラン素子を有する半導体集積回路を提供す とものである。

(限題を解決するための手段)

上記の課題を解決するため、本発明は、半審終 類板上に、強強性体をはなんだ2所以上の多膜の 金属際コイルを思い、インダクタ、結合器あるい はパラン妻子を構成するものである。

なお、上記の多層総数関5は、範囲被でも高い 透磁率を示し、且つ電気的に絶縁性を有するMn-スロフェライトを用いスパッタで形成した。その 他の単導体搭板1、金属膜影膜2 および金属膜コ イル4の材質と形成方法は、世来と変わらないの でその説明を省略する。

次に、本発明の第2の実施例である結合船について第2回により監明する。ここで結合器と呼んだが、変圧終としても働くことはいうまでもない。

解2願(a)は、本発明による結合語を示す模型 的新語図、第2額(b)および(c)は、その下離および上層のインダクタの平衡圏、第2類(d)はその 存储翻鎖限である。

(作 用)

確認性体を挟んだ多層の金属膜コイルを用いることにより、インダクタの大きさが従来の数す分の一から数百分の一以下に小形化できる。また、小形化が可能になったため、従来、困難であった結合器やパラン第子も実現できる。

(突施餅)

本発明の実施例三例を第1層ないし第3回により脱鳴する。

まず、本発明による第1の実施的である。 単導 休報被回路のインダクタについて第1回により説 明する。

第1図(a)は、インダクタ部の模型的な所面図、 第1類(b), (c)および(d)はそれぞれ下層、中間 類および上層を示す模型的な平面圏である。

第1階(a)において、半導体基板1の表面に形成した、強強性体の4層5a,5b,5cおよび5dからなる多層輸集順5の間に、第1扇(b)。(c)および(d)に示すように、図のように巻いた渦巻状の金属膜コイル4a,45および4cを挟み込むよ

第2回(a)において、本実施例の熱金器は、影響外越級1の上に形成した、強機性体の3度5a.

5bおよび5cからなる多層絶縁膜5の各周期に、影2間(b)および(c)に乗したように、それぞれ独立した。何一方向に答いた點響き状の2個の金属酸コイル4aおよび4bを形成し、絶縁膜5aおよび5cに設けた進通孔5aおよび8bによって、それぞれ半導体基板1および上記の多別絶縁膜5の表面に形成された金属膜配線2aおよび2bと接続されている。

第2図(d)は、上記のような構成の結合器の等 個図数である。

なお、本実施例では、2個の金属膜コイル4のおよび4bを一層ずつとしたが、それぞれ多例にしたり、この多層化した2個を交互に挟み込んでもよく、このようにすればさらに結合効率が務められることはいうまでもない。

次に、本発明の第3の実施例として、パラン芸子について第8級により説明する。ここでいうパラン芸子とは非平衡額路をさずが、3ポートの変

圧盪として動くことはいうまでもない。第3回(e) は、本意明によるバラン素子を示す模型的断面図、 第3回(b)ないし(d)は、最下層から順に示した平 調照、第3図(a)はその等価回路圏である。第3 原(a)において、本実施制のパラン素子は、辛惠 体接板1の上に形成した2本の金属膜配線2a彩 よび2bの上に、強器性体の4層5a,5b,8c数 よび50からなる多層糖酸酸5を形成し、さらに 上記の経線数Geと5b、および絶線数Scと5dの 都にそれぞれ第3図(b)ないし(d)に示すように、 図のように巻いて、その外周娘で接続した2艘の 金属膜コイルチョおよび4cを、また、絶縁膜5b と5cの前に、第3回(c)に示した金属膜コイル4 bをそれぞれ形成したものである。なお、金属膜 コイル4aは進進孔でa、BoおよびGaで、それぞ れ金属製配線2aと2cおよび金属関コイル4cと、 金属限コイルキbは遊遊礼のbで金属膜配線26と、 金属膜はイル4cは裏週孔 5 cおよび 6 dで金属膜 コイル 4 a および金属膜脱線 2 d b 、それぞれ接続 されている。

ないし(d)はその下、中、上各層の平面圏、第2 関(e)は本発明による第2の実施例の結合器を模型的に示した初面断層図、第2図(6)および(c)はその下、上2層を示す平面図、第2図(d)はその特価回路圏、第3図(a)は本発明による第3の実施例のバラン類子を模型的に示した配面所面圏、第3図(b)ないし(d)はそれぞれ下、中、上各層の平面圏、第3図(e)はその等価局路圏、第4図は世来の半準体集積回路のインダクタを模型的に示すが固断面間および平面圏である。

1 · ・ 半導体装板。 2 , 2a , 2b , 2c , 2d · ・ 金属鉄磁線。 5 , 5a , 5b , 5c , 5d · ・ 絶機器。 3a , 5a , 6b , 6c , 6d · ・ 進速孔。 4 , 4a , 4b , 4c · ・ ・ 金属製コイル。 5 · ・ 多層組織機。

特許出願人 松下電子工業殊求会社 代 理 人 殷 野 愆 司 宣 なお、郊2および彫るの変臨例の半導体整接 1、 金属膜配線 2 および金属膜コイルチの対策および その形成方法は第1の実施例と変わらないのでそ の認明を治略する。

また、本実質例では、多層絶数限5を4周としたが、さらに絶縁膜を重ねて、それぞれ多層の金 面数コイルを連結してもよい。

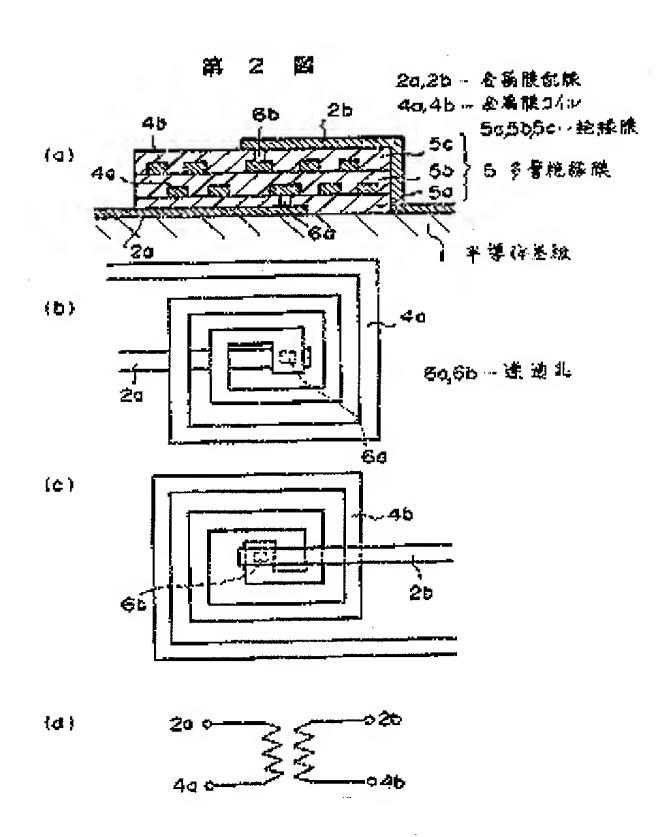
このパラン数子もさらに多層化できるのはいう までもない。

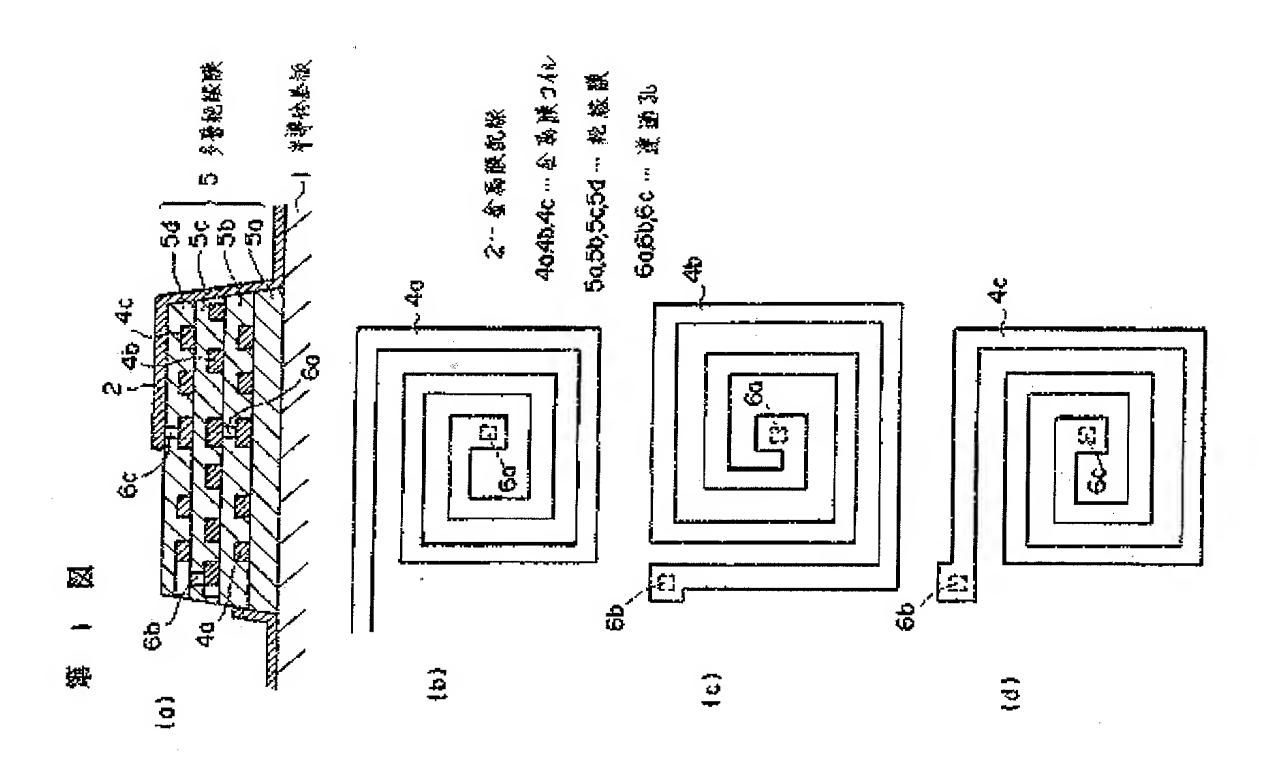
《発明の効果》

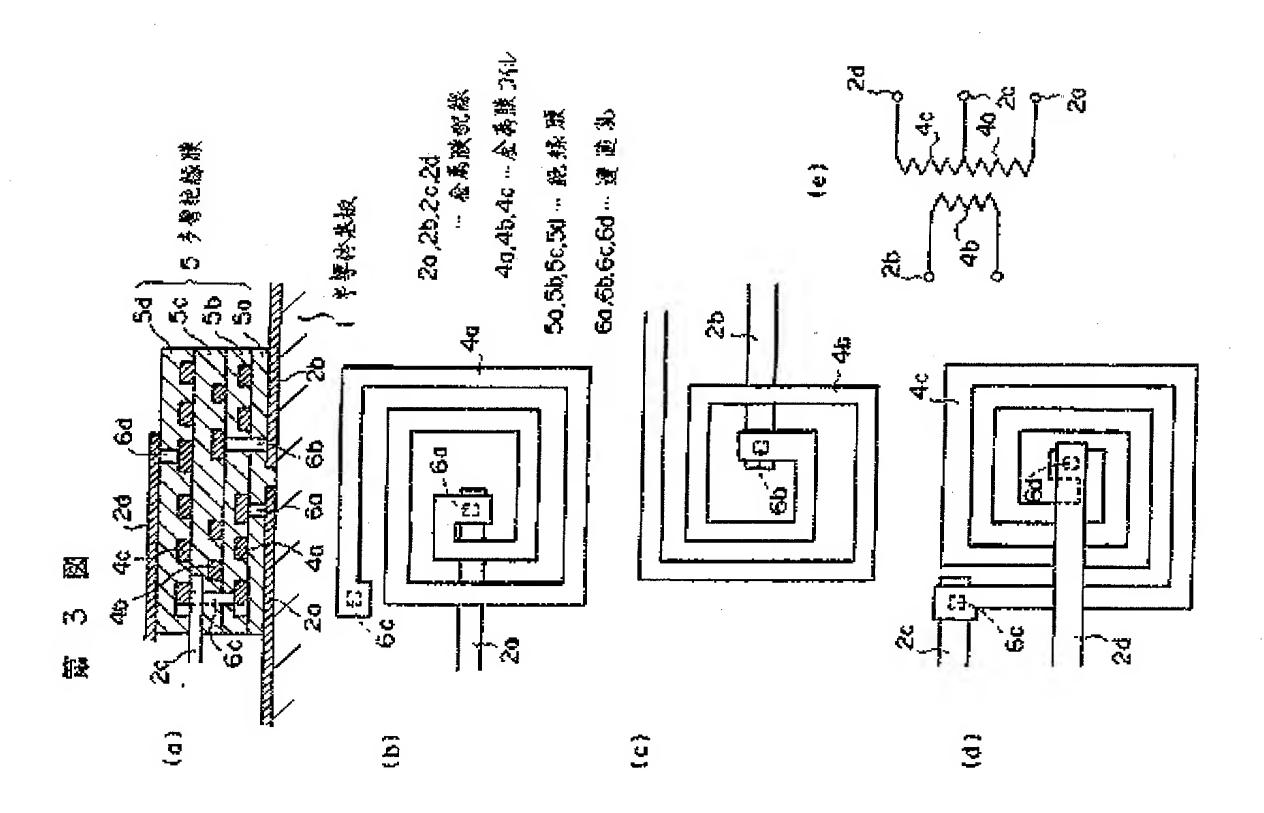
以上説明したように、本発明によれば、態性性体を挟んで2層以上の金属被コイルが殺層されるので、インダクタの大きさは健康の数十分の一から数百分の一の小形となり、106n 社以上の容益も可能となる。また、小形化が可能になるので、経合器やバラン素子を含む半導体強強回路も実現が可能となる。

4. 西面の循単な説明

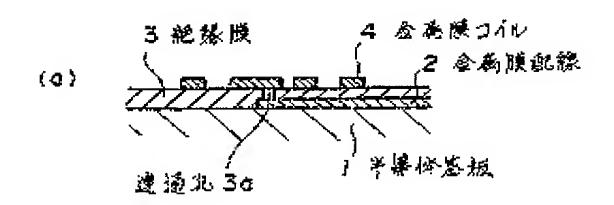
第1國(a)は本発明による半導体集積回路のインダクタを模型的に示した側面断面図、第1四(b)

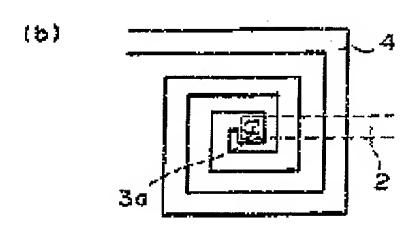






第 4 図





【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分

[発行日] 平成7年(1995) 10月13日

【公開香号】特開平3-19358

【公開日】平成3年(1991)1月28日

【年通号数】公開特許公報3-194

[出願香号]特願平1-152171

【国際特許分類第6版】

HO11 27/04

21/822

[FI]

H01L 27/04

L 8832-491

手 新 新 正 和 (6)A

甲烷 6 种 10 月 11 日

勃萨疗谷宫 斉 鳥 奈 效

1. 事件の表表 解類平 1~1525?1 分

2、恐惧的治验 李斯林表面回题

2. 賴感至十春春

事件との機能 特許 思 超 人 整元5年10月20日16年交通等(一部)

德 所 火尿胺甾氮形变度含量含量

各 務 (584) 格才世华工家株式会社

我 故 考 彩 山 … 草

4. 代 图 入

在 游 录象都能区态领理:丁巴85数8类 基萘ビル3瓣

先 名 (S269) 共東方 民 日 元

* 数 Dまゃらをサルーフェフト

な。 新正により増加する数多数の数

7. 制度の数数

(1) 教授罪項の範囲を別級の近り訂正する。

42) 明和書集の展示22時、『(a)級』を「第4間(e)』を断正する。

(4) 関係を質賞的好。「宏弘候体を作さんだる意以上の」を「選別性体を らなるを思想施設の原則に指数気の」と訂葉する。

(4) 附近?政党公司、「那公示した」を「浙江金牌開立イルを示した。と 即進する。



劳护费建业美国区职业した要求

粉布带赤色纸丝

半将体系被の表面に示成した別数性体があるなど無熱事民の期間に、特殊状の <u>が星の</u>金属機由イル<u>が</u>形成<u>的</u>が、上記の<u>企</u>属指条機に設けた建設乳を含むて、<u>是</u> <u>間に序程する抑制金属膜ロイルどうし単</u>能気的に携抗<u>されて、</u>インダクタ、試合 売めるがはパラン素子<u>が彩度された</u>ことを容像とする字等体指数回路。